METHOD AND APPARATUS FOR DEVELOPING PROCESS FOR PHOTOSENSITIV LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE BY WHICH UNIFORMITY OF DEVELOPMENT IS IMPROVED

Patent number:

JP62238564

Publication date:

1987-10-19

Inventor:

NAKANO MIEJI; KIYONO MINORU; UEHARA

MASABUMI; NOGAMI AKIRA

Applicant:

KONISHIROKU PHOTO IND

Classification:

- international:

G03F7/30; G03F7/30; (IPC1-7): G03F7/00

- european:

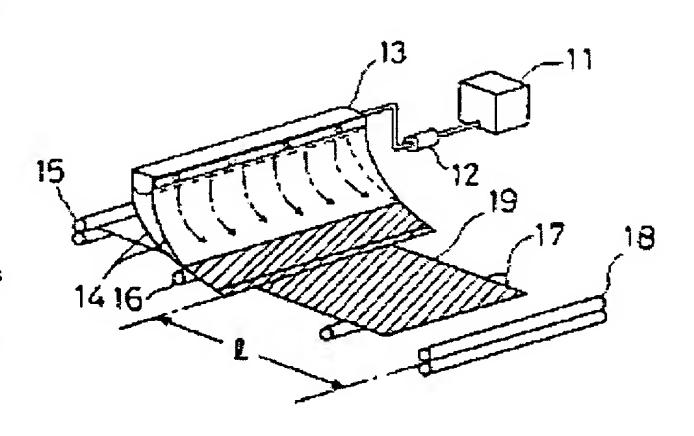
G03F7/30E

Application number: JP19860082900 19860409 Priority number(s): JP19860082900 19860409

Report a data error here

Abstract of JP62238564

PURPOSE:To always maintain developing process stable by using a small amt. of developing soln. by supplying a developing soln. from a slit space formed of two sheets of sheet materials onto a photosensitive lithographic printing plate. CONSTITUTION:A developing soln. supply member 14 is formed by having the slit formed of two sheets of the sheet materials at the bottom end and positioning the bottom and on the conveying surface of a PS plate. The slit is so constructed that the slit space can be increased or decreased according to the outflow rate of the developing soln, from a developing soln. supply pipe 13. The developing soln. flowing out of the plural holes of the developing soln. supply pipe 13 flows down along the inside slopes of the two sheet materials to constitute a developing soln. supply member 14 but the developing soln. is dammed up by the slit near the outlet at the bottom end, by which a continuous liquid pool is formed. The supply of the developing soln. with the uniform liquid film on the surface of the conveyed PS plate is thereby made possible and the stable and uniform development is executed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-238564

(S) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)10月19日

G 03 F 7/00

101

7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

49発明の名称

現像均一性が改良される感光性平版印刷版の現像処理方法、装置

创特 昭61-82900

昭61(1986)4月9日 多出 願

中野 @発 明 者

巳 恵 治

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

⑫発 明 者 濟 明 者 上

実 野 原 文 正

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

79発 ⑫発 明 者

野 上

彰

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

小西六写真工業株式会 印出

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

社

明 知

発明の名称

現像均一性が改良される感光性平版印刷 版の現像処理方法、装置

- 特許請求の範囲
 - 自動現像機を用いて感光性平版印刷版を自 **動的に搬送し現像する現像処理方法において、** 2枚の板材により形成されたスリットから感 光性平版印刷版上に現像液を供給するととを 時 徴とする & 光性 平版 印刷版 の 現 像 処 理 方 法。
 - る自動現像機の現像処理装置において、2枚 の仮材により形成されるスリットを有する現 像被供給部材を有し、該スリットから現像液 が該感光性平版印刷版上に供給されるように したことを特徴とする感光性平版印刷版の現 像処 思 装 置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は感光性平版印刷版(以下、『S版とい

う)の現像処型方法およびそれに用いられる装置 に関し、更に詳しくは、自動現像機における P S 版への現像液の供給方法およびそれに用いられる 装置に関する。

【従来の技術】

露光済みの1°S版を多数枚処理する場合には自 助現像機を川いるととが一般的である。

自動現像機において露光済みのP8版を処理す る場合には、PS阪を水平搬送しながら現像液を スプレー状に吹付けて現像処理する方法や、多世 の現像液を収容した現像処理槽にPS版を弯曲さ せて撤送しながら役貨させて現像処理する方法が 行われている。こうした処型方法においては、い づれもPS版を1版処理するのに多量の現像液を 単個する必要がある。また、現像液を経済的に利 川するために循環再使用しており、その間、処理 による現像液劣化に加えて空気中からの炭酸ガス の吸収による現像被劣化が起とり、しばしば劣化 した現像液を交換しなければならず、現像作業の 管理が非常に面倒である。

特開昭62-238564 (2)

こうした 師充方式の煩わしさを除き、現像液の節約を目的とした処理装置が特別昭55-32014年の一般に記載されている。これは自動現像の内の感光材料移送路に接近して現像液体するものであるが、この装置を川いてよる原金の現象を開いているが、この装置を川いている原金の現象をで処理する方法には、搬送するようなのでであるが、のませんである。現像ないである。現像ないのでは、現像な量が不均一となり易く、現像ならを生じる。

る」。窓版の自動現像処理方法を提供することにある。窓5の目的は、上記第1ないし第1の目的を 遠する自動現像処理方法に用いられる『S版面へ の現像液供給装置を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

以下、本発明を図面により詳細に説明する。

第1図は本発明の一実施恩敬を示す姦殴の斜視

処型される『S版と現像被拡散板との削減を調節するのに手間がかかるという欠点があり、特に少批の現像を『S版面に直接摘下した場合、摘下部と非流下部に現像速度差が生じ、現像拡散板を通過した後もこの差が残り、現像むらとなり、印刷刷版として好ましくないものが得られることがある。

[発明が解決しようとする問題点]

図であり、第2図はその側面図である。

第1図および第2図において、15,18は搬送ローラ対でPS版19をニップし搬送を行うもの、16,17は搬送補助ローラである。11は現像液貯蔵槽である。12は送液ポンプで現像液供給パイプ13には現像液を圧送する。現像液供給パイプ13には現像を焼出させるための複数の穴を設ける。14は現像を焼給部材で2枚の板材により形成されるスリットを出端に有し、該下温がPS版の搬送面に位置するようにし、該スリットは現像液供給パイプ13からの現像液流出量に応じてスリット間隙の増減ができる個造にする。

上記板材としては例えばポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレンのようなプラスチックのシート、ステンレス鋼のような企構、ゴム等のシートを用いるととができる。

現像液供給部材11の形状としては第2回に示すような形状が好ましいものとして挙げることができる。

狩開昭62-238564 (3)

上記板材が可能性のないものであるか『S版面を個付けるような硬いものであるときは骸下端が『S版に依触しないような位置にすることが好ましい。

上記スリット間際の増設の調節は上記2枚の板材の少なくとも1つが可挽性のあるものであれば現像液供給バイブロからの現像液型出量に応じて自動的になされるので装置が簡易なものとなる。19は露光済み18版である。

本発明におけるスリットの好きしい爽脆健様として、その下端部がスリットを形成する2枚の仮数のでからなった。 である の が スクイズ さん 変 の 原 で な か よ り の 版が スクイズ さん 変 の 原 さん な 変 の な ことを 防止できる。

次化との装置の作用について述べる。

必要な時間だけ維持されればよいが、現像時間は PS版の搬送速度と現像被供給部材14の下端のスー リットから搬送ロール対18主での距離 0 との関係 で決定される。

現像時間は5~120 砂が良好であるが、好ましくは10~60 砂である。現像温度は10~40℃の範囲が適当である。

本発明の方法により」8版上に現像液を供給した後の処理方法については測しはなく、任意の方法を適用できる。

例えば、PS版上に現像液を供給後、現像促進 並作を加えることができる。現像促進操作には、 現像促進する物型的、化学的、電気的、機械的な どのすべての手段を利用することができる。

機械的促進手段としては、阪面を擦る方法、例 えば回転するローラ状の擦り部材を川いて擦る方 法、平板状の擦り部材を回転することにより擦る 方法、平板状の擦り部材を前後および/または左 右に移動させることにより擦る方法、およびロー まれの擦り部材あるいは平板状の擦り部材を回転 PS版19が装置入口から挿入されるとPS版校 山スイッチ(図示せず)により搬送ローラ対15, 18かよび搬送ローラ16,17が回転しPS版を撤送 する。また、現像液はPS版検出スイッチにより ポンプが作動し、所定時間及び所定最の現像液を 現像液供給パイプ13に能す様に液盤制御が行なわれる。

現像被供給パイプロの複数の穴から就出した現像被供給の供給的材11を构成する2つの板材の内側が面に沿って就下するが、下端の出口付近でスリットでせき止められて逃続した被倒りができることにより搬送されるPS版面上に均一な液膜で現像被の供給が可能となる。第1図において一端に矢印を付した1点鎖像は現像液の流下方向を示したものである。

本発別において、現像液供給量はスリットを形成する板材(スリット板)の選択によりPS版 1㎡当り30~1000 配が可能であるが、好ましくは50~500 配である。

P S 版面に均一液膜を形成した現像液は現像に

しながら前後および/生たは左右に移動させることにより擦る方法などが挙げられる。なお、これらの擦り部材は複数個組み合わせて使用してもよい。とれらの擦り部材は、例えばブラシ、スポンシ、或いは布等を用いて作成することができる。

その他の現像促進手段には、例えば高圧空気を吹きつける方法、超音波を照射する方法、PS版に提動を与える方法、特別昭58-42042号に組成されているような電気化学的に現像する方法、マイクロウェーブの照射により瞬時にPS版上の現像液を加熱する方法、あるいは研修削粉末を含む処理液を加めて版面をホーニングする方法をどが挙げられる。

また、本発明の方法を適用する自動現像機は本発明に係る現像処理工程の他に必要ならば現像処理工程後、現像停止処理工程(停止処理液は便い捨て方式や循環便用の方式を含む)、不感脂化処理工程の各々個々の処理工程、現像停止処理工程とそれに引継ぐ不感脂化処理工程、現像処理工程と不必脂化処理と組合せた処理工程、或いは現像

が止処型工程と不感所化処型工程とを組合せた例 えば特別昭54-8002号公報記載の処理工程 等を含んでいてもよい。また、現像処理工程およ び他の工程は各々複数であってもよく、例えば現 像処理工程を第1の現像処理工程および第2の現 像処理工程に分けてもよい。

上述の現像処理工程および現像後の処理工程において使用済みの不要な被は、原液として処理されるが、一時的には廃液タンク等を設けることによって貯蔵されることが望ましい。

本籍別の方法に用いられるPB版には、光照射によって溶解性の変化する悠光層が支持体上に並
でされているもの、および電子写真方式等によって
延像はレジスト層を散け得る溶解性層が支持体上に
とに した

上記の感光性間は必須成分として感光性物質を含んでおり、感光性物質の代表的なものとしては、例えば感光性ジアン化合物、感光性アジド化合物、 エチレン性不飽和二重結合を有する化合物、酸触 媒で重合を起こすエポキン化合物、酸で分解する

現像液

ケイ酸ナトリウム(JIS 規格ケイ

酸ソーダる分)

10 9

水酸化ナトリウム

27 8

ペレックスNBL(アルキルナフ タレンスルホン酸ナトリウム、花

王アトラス(株)製)

0 - 258

水

967 8

上記接置の撤送ローラ対18にスクイズローラを 乗るものを用い、現像ダーン(第3図の 8)は 400mmとし、現像液供給量は上記PS版 I 版当り 160 mb、現像液温度25℃、現像時間20秒で100版 を連視して処理し、得られた版のうち、1版目と 100版目をオフセット印刷した結果、良好を印刷 物が得られた。

比較例1

前記災陥例1と同様な1°S版および現像被を用い、第8図に示す装置を用いて現像を行った。現像被を現像被供給パイプ13のノズルから1°S版上に高下させ、プラスチックシートの拡散板20によ

シリルエーテルポリマーや C・O・C・基を有する化合物と光酸発生剤との組合せ等が挙げられる。 感光性シアゾ化合物としては、露光によりアルカリ可溶性に変化するポシ型のものとして。 - キノンテンド化合物、露光により溶解性が減少するオガ型のものとして芳香族シアゾニウム塩等が挙げられる。

[实施例]

以下、本発明の具体的な実施例を示す。

突施例 I 第1図に示す顔様の

第1図に示す態様の装置を用い、スリットを形成する板材として、上側(出口側)の板材に厚さ75 μm、投さ(搬送方向に直交する方向)900mm、幅(第2図におけるα)50 mmの、下側(入口側)の板材に厚さ175 μm、投き900 mm、幅(第2図における b)55 mmのそれぞれ長方形のポリエチレンテレフタレートのシートを用いた。

PS版はSMP-N(商品名、ポジ型PS版、小西六写真工菜(株)製)の1003 mm×800 mm サイズを用い、現像被は下記組成のものを用いた。

り現像液腐はPS版上に押し広げられ現像され、 案内版21上を搬送され現像が終了する。

現像液滴下位置から搬送ローラ対 18 までの距離すなわち現像 現像メーン & 400 mm、現像時間 20秒、現像液位 1 版当たり 160 ㎡で現像処理を行なったところ、現像液は P S 版面上に均一に押し拡けられたが、現像液供給パイプ 13 から滴下された現像被の滴下部分と非滴下部分で現像の進行速度に差を生じ、現像が不均一であった。

得られた版を契加例1と同一の条件で印刷を行なったところ、網点再現にむらが生じ、また非面 線部にもインキ窟内があった。

实施例2

第1図に示す思槻のでの集置を用い、スリットを形成する板材としてポリエチレンテレフタレート材のシート(入口側は厚さ 175 μm、 出口側は厚さ 75 μm、 その他は実施例 1 に同じ)を用いた。 P S 版は S W N - N (商品名、木ガ屋 P S 版、小, 西六写真 (株) 製)の 1003 mm × 800 mm サイズを川い、現像被は S D N - 21 (小西六写真 (株) 製、

特開昭62~238564 (5)

商品名)」部を水る部で箱駅して用いた。現像液供給量はPS版」版当たり80配便用し、他は実施例1と同様の条件で現像処理を行なったところ、全版実施例1と同様の結果が得られた。

比較例2

比較例1の個様で突施例-2と同一の条件で現像を行なった結果、比較例1と同様バイブノズルよりの商下部分と非商下部分で現像速度差が生じ、比較例1と同様な結果が得られた。

[発明の効果]

本発明により少量現像被供給現像方法において 安定で均一な現像が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

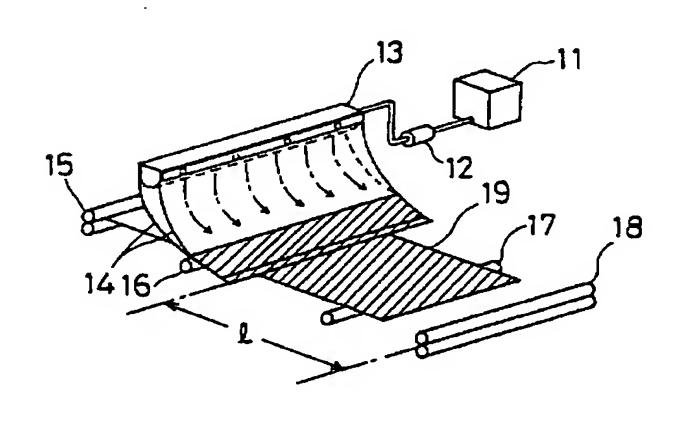
第1図および第2図は本発明方法に用いられる現像処型装置の例を示す斜視図および側面図である。第3図は対比用に用いた現像装置の斜視図である。

11 · · · 現像液貯蔵禮

12 ・・・ 送液ポンプ

13・・・現像液供給ノメル

第 1 図



11 --- 現像液貯蔵槽

12 --- 送泡ポンプ

13 --- 現像液供給パイプ

14 --- 現像液供給部校

15 18 --- 搬送ローラ対

16 17 --- 搬送ローラ

19 --- PS版

DI··· 現像液供給部材

15,18・・・ 放送ローラ対

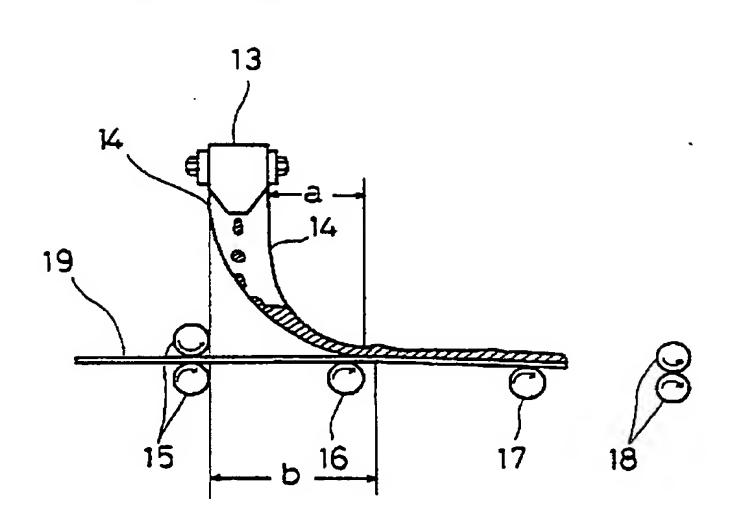
16,17 ・・・ 厳送ローラ

19 ... PS阪

21 · · · 梁内板

出願人 小西六写真工菜株式会社

第 2 図



特開昭62-238564 (6)

第 3 図

